クロロシリルトリフラートによる直接的不斉アルドール反応 彰平1. 小谷 俊介2, 杉浦 正晴1, 中島 誠1(1熊本大院薬, 2熊本大院先導 機構)

【目的】当研究室では、BINAP ジオキシド(BINAPO)を Lewis 塩基触媒として、四 塩化ケイ素存在下、系中でケトンから発生させたトリクロロシリルエノールエー

テルをアルデヒドと反応させることで、良好な化学収率でアルドール反応が進行

することを見出している。今回、我々はトリクロロシリルトリフラートを用いる ことで、より高立体選択的な反応へと展開することができたので以下に述べる。

【方法・結果】10mol%の BINAPO を触媒として、ジシクロヘキシルメチルアミン 存在下、プロピオニトリル中、-40℃にて、シクロヘキサノンとベンズアルデヒ ドのアルドール反応にトリクロロシリルトリフラートを適用したところ、非常に

高い反応性を示し、良好な化学収率、高い立体選択性でアルドール付加体が得ら れることを見出した。現在、化学収率ならびに選択性の向上を目指し検討を行っ ている。 BINAPO (10 mol %) SiCl₃OTf (2.0 eq) (c-Hex)2NMe (10 eq)

EtCN, -40 °C, 1.5 h 66% yield svn / anti = 1 / 883% ee(anti) BINAPO